CLAD MATERIAL

Patent Number:

JP63102326

Publication date:

1988-05-07

Inventor(s):

ABE MASAHIKO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI CABLE LTD

Requested Patent:

JP63102326

Application Number: JP19860249308 19861020

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/52

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To simply but accurately perform a soldering work in the manufacture of a semiconductor device by a method wherein a solder layer of a specific thickness is formed on the prescribed part on one side or both sides of the clad material of a copper-inver-copper three layer structure. CONSTITUTION:A CIC (copper 3/inver 4/copper 5) clad material 2 having excellent heat dissipating property and excellent conductivity is used as a base material. At this point, the invar 4 is the alloy containing Fe and about 36.5% of Ni, and it has the characteristics of low coefficient of thermal expansion. Solder layers 6 and 6 are formed on the whole surface of both sides of the CIC clad material 2. The thickness of the solder layers is to be 20-150mum. The form of the clad material is to be a belt-like long-sized form taking into consideration of handling convenience and the like of the material. When a semiconductor device is assembled using said clad material, the works such as the cutting, positioning, placing and the like of a solder sheet are unnecessitated, and the productivity of the semiconductor device can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

回日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 102326

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月7日

H 01 L 21/52

B-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

クラツド材 公発明の名称

> 頭 昭61-249308 到特

頭 昭61(1986)10月20日 御出

雅 阿 部 砂発 明 者

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内

 \blacksquare 明 吉 ⑦発 老

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内

文 夫 73発 明

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内

日立電線株式会社 ①出 顋

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

望稔

弁理士 渡辺 ②代 理 人

1. 発明の名称

クラッド材

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 錦ノィンバーノ錦なる3 層構造のクラッド 材の片面または両面の所定部分に、厚さ20~ 1:50 血の半田暦を形成してなることを特徴とす るクラッド材。
- (2)前記クラッド材は帯状長尺物である特許額 求の範囲第1項に記載のクラッド材。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発謝は、主に半導体デバイスにおける半導体 チップ(パワー素子)とアルミナ間の支持電極の 材料として使用されるクラッド材に関する。

<従来の技術>

近年パワー半退休デバイスの高集積化、大容量 化に任ない、パワー来子の実装法はますます多岐 にわたっている。

このような状況に対応するパワー系子搭蔵用電

桶材料としては、(1)パワー素子の稼動時に発 生する然を選やかに拡散させるために然伝導性の 良いこと、(2)発明に件なう電極材料と素子問 の熱応力を抑えるように、熱膨張係数が素子そ の他構成材料との間で整合がとれていること、

- (3) 寸法精度の高い加工が容易であること、
- (4) 更に素子の接合が容易であること、などの 性質が要求される。

そこで、通常パワー素子は電極材料としての鋼 板と、その上に熱膨張係数整合用のMo、Wを介 してはんだ付けされることが多い。しかしMo、 Wは資源的に稀少で製造コストも高いため、かね てからその代替材料が望まれていた。

このような状況に踏み、Mo、Wの役目を浚ね 御えた電極材料として、熱伝導の良好な無酸素鋼 と熱膨張の少ないインバー(Fe-約36.5%Ni 合金)からなる銅/インパー/銅3階クラッド材 (以下、CIC クラッド材と略す)が提案されてい

このようなCIC クラッド材を川いた半導体デバ

イスの構成を第8図に示す。同図に示すように、 半導体デバイス1 はヒートシンクである銅板8 上にアルミナ 7、 CIC クラッド 付 2 およびパワー 素子(半導体チップ) 9 が順次半田シート 6 を 介して重ねられこれらを半田付けした構成となっ ている。

このような半導体デバイス 1 、の製造(組立て)においては、例えば CIC クラッド材 2 上の半田付けする部分にクリーム状半田を塗布し、あるいは所定形状に切断したシート状の半田 6 、を位置決めして載せ、その上にパワー架子 9 を載せて半田付けを行っている。

しかるにこのような製造方法では、次のような 欠点がある。

- ① C1C クラッド材と同一の形状または半田付け する範囲に対応した形状に半田シート材を切断し なければならない。
- ② 半田シート 6′の位置決めに手間と時間がかかる。
- ③ 半田は、教賞のため収扱が難しく、半田シー

以下、本発明のクラッド材を指付図面に示す好 適実施例について詳細に説明する。

第1 図~第6 図は、本発明のクラッド材の構成例を示す斜視図である。これらの図に示すように本発明のクラッド材は、好ましくは帯状長尺物であって、延材としてのCIC クラッド材 2 の片面または両面に半田暦 6 を形成、好ましくはクラッドした4 暦または5 暦構造のクラッド材である。

クラッド材とは、異種金属を金属学的に接着一体化した材料のことをいい、本意明では、基材として熱放散性に優れかつ専定性に優れているCIC クラッド材2、即ち鍋3/インパー4/鍋5なる3層構造のクラッド材を用いる。

ここでインパー4はFe-約36.5%NI合金であり、熱脳吸係数が低いという特性を打する。

また、銅3、4は熱伝導体の良好な無酸素鋼を 用いるのが好ましいが、Sn入り鋼、Ag入り鋼 等の鋼系合金を用いてもよい。

なお、CIC クラッド材 2 の構成比は特に限定されないが特に鍋 3 : インパー 4 :鍋 5 = 1 : 1 :

ト 6′の側り等の変形が生じ易いので作田付けの 歩型りが低下する。

① 半田付けの個所が多いため、工程数が多くなる。

そこで、羊鼻体デバイスの製造における半旧付 けの合理化が望まれている。

<念明が解決しょうとする問題点> 本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消し、半導体デバイスの製造(和立て)において簡易かつ確実に半田付けをすることができるクラッド材を提供することにある。

<問題点を解決するための手段>

このような目的は、以下の本発明によって達成される。

即ち、別/インバー/網なる3 慰構造のクラッド材の片面または両面の所定部分に、厚さ20~150 mの半田暦を形成してなることを特徴とするクラッド材を提供するものである。

また、前記クラッド材は帯状長尺物であるのが · よい。

1 (インバーの体析率が33.3%)程度とするのが熱放散性に優れる (Mo使用の場合と何程度)ので好ましい。

第1 図に示す例えば、上述したCIC クラッド材2の両面全面に半田がら、8を形成(クラッド)した構成となっている。なお、半田暦 B は、CIC クラッド材2の両面形成、片面形成のいずれでもよい。

また、半田206をCIC クラッド材2の片面または両面の全面にわたって形成(クラッド)する場合の他、CIC クラッド材2の必要部分(例えばパワー素子9を半田付けする部分)にのみ形成(クラッド)することも可能である。これをインレイクラッドというが、このインレイクラッドは、機能的にも材料費の面からも有利である。

このような半田暦 6 を CIC クラッド 材 2 に対して 部分的に 形成 (クラッド) した パターンを 第 2 図 ~ 第 6 図に 例示する。

第 2 凶はシングルオーバレイタイプ、第 3 凶は ダブルオーバレイタイプ、第 4 図は 2 条インレイ

特開昭63-102326(3)

タイプ、第5図はシングルエッジレイタイプ、第6図はダブルエッジレイタイプのクラッド材を示す。このような本発明のクラッド材においては、 半田暦 6 が C1C クラッド材 2 の 編 3 、 5 に 埋設されており、 編 3 、 5 の表面と 半田暦 6 の表面が同

なお、本発明のクラッド材における半田暦 6 の 形成パターンは、上述したものに限らず、上述し た構成のものを任意に組み合せたものまたはその 他の構成のものでもよい。

このような半田暦6の厚さは20~150 mmとするのがよい。その理由は、厚さが20 mm未満であると半田付の接着強度が低下し、厚さが150 mmを超えると半導体チップが半田中に埋役してしまうからである。なお、半田暦6の厚さが上記範囲内であれば、半田暦6を形成する各部分(例えばCIC クラッド材2の表面と裏面)によってその厚さが異なっていてもよい。

例えば、パワー素子(半導体チップ)9を半田付けする側の半田暦6の厚さを20~70m、よ

り扱いがし易いという点で半田線を用いるのが有 利であるが、半田暦 6 が比較的広い幅を必要とす る場合には、リポン状の半田を用いるのがよい。

<作用>

これに対して、第7図に示すように、本発明の

り好ましくは 4 0 ~ 5 0 m とし、銅板(基板) 8 側の半田 M 6 の M さを 7 0 m ~ 1 5 0 m 、より好ましくは 1 0 0 m 前後とすることが/できる。

また、半川州 6 を構成する半田は、 P b - 5 % S n をはじめ P b - 8 0 % S n 、 P b - 5 % S n - 2.5 % A g ϖ 、 半導体チップの実装に用いることができるものであればいかなるものでもよい。

なお、水発明のクラッド材の形態としては、取り扱い上の点などを考慮して、帯状及尺物とするのが好ましいが、これを適当な長さに切断して 1 ビース保にしたものでもよい。

本発明のクラッド材は例えば次のような方法に より製造される。

通常の方法により基材であるCIC クラッド材 2 を製造し、該CIC クラッド材 2 の片面または両面 に半田をロール圧着する。

前記第2図〜第6図に示す半田インレイクラッド材を製造する場合には、予め製造したCIC クラッド材2にリボン上の半田または半田線を位置合せしてロール圧着する。製造工程中での材料の取

クラッド材を用いて半導体デバイス1の組立てを行う場合には、CIC クラッド材2に予め半回燈6.6が形成されているため、上記①、②の工程の後、アルミナ7上に本発明のクラッド材を設置し、次いで上記⑤、②の工程を行えばよい。

従って、本発明のクラッド材を用いて半導体デバイスの組立てを行えば、上記②および⑤の半田シートの切断、位置決めおよび襲置(またはクリーム状半田の塗布)といっためんどうな作業が不要となり、半導体デバイスの生産性が向上する。

<発明の効果>

本発明のクラッド材によれば、CIC クラッド材の片面または両面に予め半田暦が形成されているので、これを用いて半導体デバイスの製造「組立て)を行った場合には、従来の製造方法のように、半田シートの切断、位置状めおよび報置(またはクリーム状半田の塗布)といっためんどうな作業が不要となる。その結果、製造工程数の減少、製造時間の短縮が図られ、半導体デバイスの

特開昭63-102326(4)

生産性が向上するとともに、デバイス製造(和立て)の自動化にも対応することが可能となる。

また、半田シートの挿入ミスや、半田シートの 山り等の変形による半田付けの歩留り低下が生じ ないことにより、デバイスの信頼性が向上する。 4. 図価の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図、第5図および第6回は、各々本発明のクラッド材の構成例を

第7図は、本発明のクラッド材を用いて組立て た半導体デバイスの正面図である。

第8図は、従来のCIC クラッド材を用いて租立 てた半導体デバイスの正面図である。

符合の説明

1.1′ - 半導体デバイス、

2 -- CIC クラッド材、

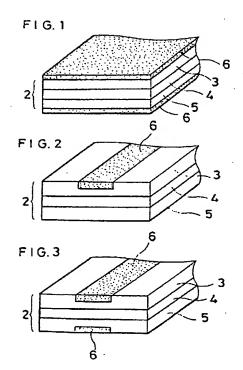
3,5-31,

4ーインバー、

示す斜視図である。

6 -- 学田茂.

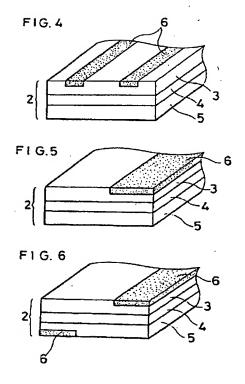
8′一半四シート、



7ーアルミナ、 8一領版、 9ーパワー素子(半導体チップ)

出願人 日立 世 44 株 式 会 社 代理人 弁理士 被 辺 望 42

.....



狩捌昭63-102326(5)

